# VERTICAL MAGNETIC RECORD MEDIUM AND MAGNETIC RECORDING AND REPRODUCING APPARATUS USING IT

Patent number:

JP:11232633

**Publication date:** 

1999-08-27

Inventor:

HIRAYAMA YOSHIYUKI; FUTAMOTO MASAAKI;

HONDA YUKIO; ITOU KIYONARI

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

G11B5/66; G11B5/84

- european:

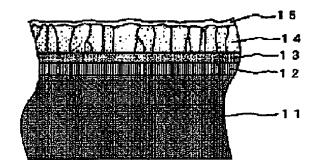
Application number: JP19980027102 19980209

Priority number(s):

## Abstract of JP11232633

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vertical magnetic record medium which is suitable for a high-density recording operation at 4 gigabits or higher per inch, which has a sufficiently high S/N ratio and by which recorded information can be retained for a long period.

SOLUTION: In a vertical magnetic record medium to be used, inverting magnetic domains which appear on the surface of the medium at a time when a magnetic field is applied to a direction perpendicular to the surface of the medium for d-c demagnetization are nearly circular, and their average diameter is twice or lower the average diameter of crystal particles measured on the surface of the medium. The vertical magnetic record medium is manufactured in such a way that a ferromagnetic thin film 14 as a magnetic recording layer whose main components are Co and Cr and which has a film thickness of 100 nm or lower is formed on a polycrystal thin-film substrate layer 13 which contains 30 atomic % or higher of Cr and that the thin film 14 is heat-treated in a vacuum at 400 to 600 deg.C.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-232633

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.Cl.4

識別記号

ΡI

G11B 5/66

5/84

C

G11B 5/66

5/84

客査請求 有 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出顧番号

特願平10-27102

(22)出寫日

平成10年(1998) 2月9日

(71) 出頭人 000005108

株式会社日立製作所

京京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 平山 義幸

東京都国分寺市東茲ヶ岳一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 二本 正昭

東京都国分寺市東郊ヶ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所內

(72) 発明者 本多 幸雄

東京都国分寺市東茲ヶ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 弁理士 平木 祐韓

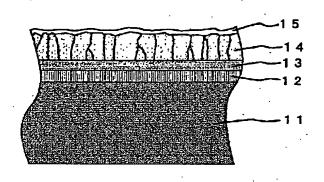
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 垂直磁気配録媒体及びそれを用いた磁気記録再生装置

#### (57)【要約】

【課題】 1平方インチ当たり4ギガビット以上の高密 度記録に適するような、十分に高い媒体S/Nを持ち、 かつ記録情報の長期間保持が可能な垂直磁気記録媒体を 提供する。

【解決手段】 媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して直流消磁したときに媒体表面に現れる反転磁区がほぼ円状で、その平均直径が媒体表面で測定した結晶粒の平均直径の2倍以下である媒体を用いる。このような垂直磁気記録媒体は、Crを30at%以上含有する多結晶薄膜下地層13上に、磁気記録層としてCoとCrを主たる成分とする膜厚100nm以下の強磁性薄膜14を形成し、400~600℃で真空中熱処理することで作製できる。



11...非磁性基板

12...磁気記錄層をC執垂直配向させるための下地層

13...Cァを含有する下地層

14...CoとCrを主な成分とする磁気配録階

15...保護润滑層

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して 直流消磁したときに媒体表面に現れる反転磁区の平均直 径が媒体表面で測定した結晶粒の平均直径の2倍以下で あることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】 前記媒体表面に現れる反転磁区は略円状 であることを特徴とする請求項1記載の垂直磁気記録媒

【請求項3】 磁気記録層として、Crを30at%以 上含有する多結晶薄膜下地層上に形成し、400~60 O°Cで真空中熱処理した、CoとCrを主たる成分とす る膜厚100nm以下の強強性薄膜を用いることを特徴 とする請求項1又は2記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項4】 前記強磁性薄膜は、媒体表面に垂直な方 向に磁界を印加して測定したときの保磁力が3000エ ルステッド以上であることを特徴とする請求項3記載の 垂直磁気記録媒体。

【請求項5】 磁気記録媒体と、前記磁気記録媒体を駆 動する媒体駆動部と、磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを 駆動する磁気ヘッド駆動部と、記録再生信号処理系とを 20 含む磁気記録再生装置において、前記磁気記録媒体とし て請求項1~4のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒 体を用い、前記磁気ヘッドは再生部として磁気抵抗効果 型磁気ヘッド又は巨大磁気抵抗効果型ヘッドを備えると とを特徴とする磁気記録再生装置。

【請求項6】 媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して 直流消磁したときに媒体表面に現れる反転磁区の面積を 円に換算したときの平均直径が媒体表面で測定した結晶 粒の平均直径の2倍以下である垂直磁気記録媒体の製造 方法であって、

Crを30at%以上含有する多結晶薄膜をスパッタ法 により形成するステップと、200℃以下の基板温度に おいて前記多結晶薄膜上にCoとCェを主たる成分とす る膜厚100nm以下の強磁性薄膜をスパッタ法により 形成するステップと、前記基板を真空中で400~60 0℃において熱処理するステップとを含むことを特徴と する垂直磁気記録媒体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータの補 40 助記憶装置などに用いる磁気記録再生装置及びそれに用 いる磁気記録媒体に係る。

#### [0002]

【従来の技術】情報化時代の進行により、日常的に扱う 情報量は増加の一途を辿っている。これに伴い、磁気配 録再生装置に対する高記録密度化と大容量化の要求が強 くなっている。磁気記録媒体の記録密度を高密度化して いった場合、記録ビット当たりの媒体面積が小さくなる ため、再生出力が低下し、再生が困難になる。との問題 を解決するため、記録と再生を別のヘッドで行い、再生 50 ズを低減できることがわかっている。ただし、膜厚が約

用ヘッドとして高い感度を持つ磁気抵抗効果を利用した ヘッドを用いる方式が実用化されている。さらに、高密 度化を進めるために、より高い感度を持つ巨大磁気抵抗 効果を利用したヘッドも検討されている。このような高 感度の再生ヘッドを用いることにより、再生出力は大き くできるが、同時にノイズも増幅してしまい、ノイズの 大きな媒体を用いた場合には記録された情報の読みとり が不可能になる。したがって、高密度の記録と再生を行 うための磁気記録媒体としては、媒体ノイズを低く抑え 10 ることが必須である。

【0003】現在の磁気ディスクに用いられている面内 磁気記録方式では、媒体ノイズの低減のために、結晶粒 の微細化が不可欠であり、今後保磁力の確保や記録磁化 状態の熱的安定性が問題になることが予想される。これ に対して、垂直磁気記録方式は記録密度が高くなるにつ れて反磁界が減少するという特徴があり、高密度に記録 した場合に、記録磁化状態が安定で媒体ノイズも小さ く、高密度記録に適した方式であると考えられる。ただ し、垂直磁気記録方式においても、高密度に記録された 情報を再生する場合には出力が小さいために、媒体ノイ ズの低減は必須である。垂直磁気記録媒体のノイズは、 記録ビット内の逆磁区の大きさと記録ビット境界の乱れ の大きさに依存すると考えられる。これらを小さくして ノイズを低減するためには、磁性膜の結晶粒径を小さく するなどして、磁化反転単位を小さくする必要がある。 【0004】従来、垂直磁気記録媒体は連続薄膜型磁気 テープを中心に研究や開発が進められており、この場合 には磁性層の膜厚が100mm以上と厚く、またトラッ ク幅の広いヘッドで記録再生を行うため、再生出力が大 きく、媒体ノイズのレベルをそれほど抑える必要がなか った。これに対して磁気ディスクとして垂直磁気記録媒 体を用いる場合には、トラック幅方向にも高密度化する 必要があることから、記録ビット面積は小さくなり、再 生出力は非常に小さくなる。この小さな出力を高感度へ ッドにより再生することから、必然的に媒体ノイズに対 する制限は厳しくなり、また出力の減衰も極力抑える必 要がある。垂直磁気ディスク媒体のノイズに関する検討 結果は、例えば、Journal of Magnetism and Magnetic Materials 134巻304~309頁(1994年発 行)に記載されているが、CoCrTa垂直二層媒体に ついて、90kFCIにおける媒体S/Nが23.8d Bと示されており、1平方インチ当たり4ギガビット以 上の高い面記録密度の記録再生は困難であると考えら れ、さらなる媒体ノイズの低減が必要である。

#### [0005]

30

【発明が解決しようとする課題】我々の検討によると、 Co-Cr-Pt磁性膜を非磁性のCo-35at%C r下地層上にエピタキシャル成長させ、かつ膜厚を薄く することによって磁性膜の結晶粒を微細化すれば、ノイ 3

25 nm以下では膜厚を小さくしてもノイズの低減が見られず、結晶粒像細化によるノイズの低減には限界がある。さらに、膜厚が15 nm以下になると熱揺らぎによる記録磁化の不安定性が問題となってくる。このように、高感度の再生へっドに対応する垂直磁気記録媒体として、特に高密度記録に適するように媒体S/Nを十分大きくするためには、記録層の膜厚を小さくして結晶粒径を微細化することが有効であるが、単純に膜厚を低減するだけでは媒体S/Nの向上に限界がある。

【0006】本発明は、このような垂直磁気記録媒体の現状を打開するためになされたものであり、1平方インチ当たり4ギガビット以上の高密度記録に適するような、十分に高い媒体S/Nを持ち、かつ記録情報の長期間保持が可能な垂直磁気記録媒体及びそれを応用した磁気記録再生装置を提供することを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、媒体表面に 垂直な方向に磁界を印加して直流消磁したときに媒体表 面に現れる反転磁区の平均直径が媒体表面で測定した結 晶粒の平均直径の2倍以下である媒体を作製することで 20 達成される。このような特徴を持つ垂直磁気記録媒体を 作製するためには、磁気記録層として膜厚が100nm 以下でかつCoとCrを主たる成分とする強磁性薄膜を 用い、前記磁気記録層に隣接する下地層としてCrを3 0at%以上含有する多結晶薄膜を用いるのがよい。さ らに好ましくは、下地層と磁気記録層を形成した後に4 00℃~600℃の温度、より好ましくは450℃~5 50℃の温度で熱処理することにより、媒体表面に垂直 な方向に磁界を印加して測定した磁気記録層の保磁力を 3000ェルステッド以上にするのがよい。 30

【0008】すなわち、本発明による垂直磁気記録媒体は、媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して直流消強したときに媒体表面に現れる反転磁区の面積を円に投算したときの平均直径が媒体表面で測定した結晶粒の平均直径の2倍以下であることを特徴とする。媒体表面に現れる反転磁区の形状は、典型的には略円状である。磁気記録層としては、Crを30at%以上含有する多結晶薄膜下地層上に形成し、400~600℃で真空中熱処理した、CoとCrを主たる成分とする膜厚100nm以下の強磁性薄膜を用いることができる。前記強磁性薄膜は、媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して測定したときの保磁力が3000エルステッド以上であることが好ましい。

[0009]本発明による磁気記録再生装置は、磁気記録媒体と、磁気記録媒体を駆動する媒体駆動部と、磁気へっ下と、磁気へっ下を駆動する磁気へっ下駆動部と、記録再生信号処理系とを含む磁気記録再生装置において、磁気記録媒体として前記した本発明による垂直磁気記録媒体を用い、磁気へっ下は再生部として磁気抵抗効果型磁気へっ下又は巨大磁気抵抗効果型へっ下を備える50

ととを特徴とする。

[0010]また、本発明による垂直磁気記録媒体の製造方法は、媒体表面に垂直な方向に磁界を印加して直流消磁したときに媒体表面に現れる反転磁区の面積を円に換算したときの平均直径が媒体表面で測定した結晶粒の平均直径の2倍以下である垂直磁気記録媒体の製造方法であって、Crを30at%以上含有する多結晶薄膜をスパッタ法により形成するステップと、200℃以下の基板温度において前記多結晶薄膜上にCoとCrを主たる成分とする膜厚100nm以下の強磁性薄膜をスパッタ法により形成するステップと、基板を真空中で400~600℃において熱処理するステップとを含むことを特徴とする。

【0011】なお、本明細書でいう結晶粒あるいは反転磁区の平均直径とは、個々の結晶粒あるいは反転磁区の占有面積から、それらが円であると考えたときの直径を求め、その直径の分布を占有面積の積算で表したときの積算占有面積が総占有面積の2分の1になる直径をいう。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を説明する。図1は、本発明による垂直磁気記 録媒体の基本的な構成を示す略断面図である。この垂直 磁気記録媒体は、基板11上に第1下地層12及び第2 下地層13を形成し、その上に磁気記録層14、保護潤 滑層15を積層した構造を有する。基板11は、強化ガ 「ラス、シリコン、カーボン、セラミックス、チタン合 金、有機樹脂、Ni-P合金メッキアルミ合金基板など の非磁性基板である。第1下地層12は磁気記録膜をc 30 軸垂直配向させるためのチタンあるいはチタン合金など の薄膜であり、第2下地層13はクロムを30at%以 上含有する合金で構成される常磁性あるいは常磁性に近 い磁気特性の多結晶薄膜である。磁気記録層14は、コ バルトとクロムを主成分とする強磁性薄膜であり、例え ばCo-Cr-Ta、Co-Cr-Pt、Co-Cr-Pt-Ta、Co-Cr-Nb、Co-Cr-Wなどの 強磁性薄膜である。保護潤滑層15はカーボン、シリコ ンーカーボン、ボロンーカーボンなどの保護膜と有機系 潤滑膜とからなる層である。

【0013】(実施例1)非磁性基板11として基板表面粗さR。が3nm以下の直径2.5インチの強化ガラス製ディスクを用い、下地層12.13、磁気記録層14及び保護潤滑層15の腹形成は直流マグネトロンスパッタ法により、以下の条件で行った。スパッタ装置内の到達真空度は1×10-\*Torr以下、放電用アルゴンガス圧力は3×10-\*Torr、投入電力は直径6インチのターゲットに対して1kWとした。下地層としては、厚さ30nmのTi又はTi-10at%Crの第1下地層12上に厚さ20nmのCo-35at%Cr第2下地層13を積層した2層膜を形成した。2層膜下

地12.13は磁気記録層14の初期成長層の粒径制御 に役立ち、媒体ノイズの低減と再生出力減衰の抑制に効 果がある。磁気記録層14としては、厚さ25nmのC o-19at%Cr-12at%Ptを形成した。保護 潤滑層15としては厚さ5nmのカーボン膜と厚さ5n mの有機系潤滑膜を形成した。

【0014】ここでは、条件を変えて代表的な3種類の 垂直磁気記録媒体を作製した。本発明による垂直磁気記 録媒体である試料Aは、厚さ25nmの磁気記録層14 を加熱をしないで約30℃の基板温度で形成した後、5 00℃で10分間の真空中熱処理を行ったものである。 比較用の試料Bは、厚さ25nmの磁気配録層14を3 00 Cの基板温度で形成したもので、熱処理は行ってい ない。また、比較用の試料Cは、厚さ15nmの磁気配 録層14を300℃の基板温度で形成したもので、熱処 理は行っていない。

【0015】作製した磁気ディスク媒体は、スピンスタ ンドにおいて記録再生特性の評価を行い、媒体S/Nと 再生出力の経時変化を調べた。評価の条件としては、ギ ャップ長0.2μm、トラック幅1μm、巻線数20タ 20 -ンの誘導電磁型ヘッドにより記録し、シールド間隔 0.2μm、トラック幅0.9μmの磁気抵抗効果型へ ッドにより再生を行った。ヘッドと媒体の磁気スペーシ ングは40mmとした。再生出力Sは線記録密度2kF CIの孤立波出力を、媒体ノイズNは300kFCIを 記録した場合の0~50MHzの積算ノイズを測定して 求め、これらの比を媒体S/Nとして評価した。また、 線記録密度50kFCIの信号を記録してから5秒後か ら 1 時間後まで再生出力を測定し、時間の対数に対して プロットして直線で近似したときの5秒後に対する1時 間後の再生出力の比を求め、再生出力の経時変化の指標 とした。

【0016】結晶粒径は、原子間力顕微鏡で媒体表面を 観察して求めた。また、反転磁区像は、電磁石で膜面垂 直方向に15キロエルステッドの磁界を印加して直流消 磁した後、磁気力顕微鏡で媒体表面を走査して観察し た。図2は、原子間力顕微鏡で観察した媒体表面の形態 像(a)と、磁気力顕微鏡で観察した反転磁区像(b) を同一視野で示した図である。 図3は、直流消磁状態の 磁気記録層での結晶粒と反転磁区の様子を説明する模式 図である。結晶粒及び反転磁区のサイズを求めるために は、少なくとも100個以上の結晶粒又は反転磁区が観米 \*察できるようにいくつかの視野で像を撮り、結晶粒31 の占める面積34と反転磁区32の占める面積35を求 め、各々を等円直径と考えて結晶粒及び反転磁区の直径 を算出した。図中の領域33は直流消磁の磁場印加方向 に磁化された領域である。

【0017】図4及び図5に、測定結果の一例を示す。 図4は、試料Aについて、結晶粒及び反転磁区の直径を **樹軸に、その大きさの結晶粒が占める面積を全面積を1** として規格化した値を縦軸にしてブロットした図であ る。 黒丸で示した分布41は試料Aについて測定した結 晶粒の直径分布を表し、白丸で示した分布42は試料A について測定した反転磁区の直径分布を表す。との図か らわかるように結晶粒径及び反転磁区径にはかなりの分 布があり、平均値を正確に求めることは難しい。この図 のピークがほぼ平均直径と考えられるが、ここではさら に正確な評価のために、この占有面積を積算して0.5 となる直径を平均直径とした。図5に、積算した規格化 結晶粒面積を示した。 黒丸で示した積算曲線 5 1 は試料 Aについて測定した結晶粒の直径分布の積算曲線であ り、白丸で示した積算曲線52は試料Aについて測定し た反転磁化の直径分布の積算曲線である。図5から、試 料Aにおける結晶粒の平均直径は約16nm、反転磁区 の平均直径は約20 nmと求められる。

【0018】図6は、試料Bについて測定した結晶粒の 直径分布61と、反転磁区の直径分布62を表し、図7 は試料Cについて測定した結晶粒の直径分布71と反転 磁区の直径分布72を表す。図6及び図7より得られる 直径分布の積算曲線から、試料Bに対しては結晶粒の平 均粒径が16.3 nm、反転磁区の平均直径が42.3 と求められ、試料Cに対しては結晶粒の平均直径が9. 7 nm、反転磁区の平均直径が20、5 nmと求められ た。

【0019】前記3種類の垂直磁気記録媒体試料A.

B、Cの記録再生特性と結晶粒径及び反転磁区径の測定 結果を表 1 に示す。媒体S/Nと再生出力の経時変化の 両方を考慮に入れると、記録再生特性の優れた試料は試 料Aである。試料Aは他の試料と比較しても、結晶粒径 は小さくなく、反転磁区径は試料Cと同程度である。た だし、結晶粒径と反転磁区径の関係で比べてみると、反 転磁区径は結晶粒径の1.24倍と小さくなっていた。

[0020]

【表】】

試料名	平均直径			配銀再生特性	
	新品数 (nm)	(nm)	宣径比 (磁区/結長)	鉄体S/N (dB)	1 時間後の 再生出力
試料A	1 5.2	2 0.1	1.24	37.2	0.99
試料B	16.8	42.3	. 2,60	34.2	0.99
試料C	9.7	20.5	2.11	35,5	0.93

【0021】との関係を詳しく調べてみると、反転磁区 と結晶粒の直径比と媒体S/Nの関係を表す図8に示す 50 ズが小さく、媒体S/Nが少なくとも36dB以上であ

ように、反転送区径が結晶粒径の2倍以下の試料はノイ

った。とれに対して、試料Cのように、たとえ結晶粒径 が小さくても、反転磁区が結晶粒径の2倍以上の試料は ノイズが比較的大きく、媒体S/Nが36dB以下であ った。

【0022】媒体ノイズの大きさは反転選区の大きさに 関係すると考えられるが、結晶粒を小さくしただけでは 反転磁区は小さくならず、かえって反転磁区の大きさに ばらつきを生じさせ、これが新たな媒体ノイズの原因を 作っていると考えられる。したがって、ノイズを小さく するためには、各結晶粒を磁気的に孤立させ、結晶粒単 10 位で磁区が反転することが理想的であると考えられる。 少なくともこれに近い状態を実現することはノイズの低 減に非常に有効である。ただし、従来の媒体では、特に 結晶粒を小さくした場合には、反転磁区径は少なくとも 結晶粒の2~3倍程度の大きさがあり、そのために十分 大きな媒体S/Nが得られなかった。

【0023】本発明では、CoとCrを主な成分とする 磁気記録層に接する下地としてCrを30at%以上含 有する下地層を用いて、さらにこれらを形成後に400 ~600℃で真空中熱処理することにより、垂直方向に 20 区の様子を説明する模式図。 磁場を印加して測定した保磁力が3000エルステッド 以上で、反転磁区径が結晶粒径の2倍以下の垂直磁気記 録媒体を作製することができた。下地にCrの含有量が 30 a t %以下の材料を用いても、熱処理の効果はほと んど見られなかった。また、図8に示すように、保磁力 が3000エルステッド以下の場合も、十分高い媒体S /Nの値が得られなかった。磁気記録層の材料として、 Co-Cr-Ta, Co-Cr-Pt-Ta, Co-C r-Nb、Co-Cr-Wなどを選び、また組成を変え て同様の比較実験を行ったところ同様の傾向を示す結果 30 が得られた。

【0024】(実施例2)実施例1において作製した垂. 直磁気記録媒体の中から媒体S/Nが36dB以上の媒 体Aを選び、これを用いた磁気ディスク装置を作製し た。図9は磁気ディスク装置の構造を示す概略図であ り、(a)は平面図、(b)はそのAA断面図である。 との磁気ディスク装置は、磁気記録媒体91と、磁気記 録媒体を駆動する媒体駆動部92と、磁気ヘッド93 と、磁気ヘッドを駆動する磁気ヘッド駆動部94と、記 録再生信号処理系65とを備える周知の構造の磁気ディー40 スク装置である。再生ヘッドとしては、実施例1で使用 したものと同様の磁気抵抗効果型ヘッドを用い、ヘッド と媒体の間の磁気スペーシングは50nm以下となるよ うに調整した。その結果、1平方インチ当たり4ギガビ ット以上の面記録密度での情報の記録と再生が可能であ ることを確認できた。これに対して、媒体S/Nが36 dBに満たない試料Bあるいは試料Cの媒体を用いた場

合は、高記録密度での再生が困難であった。

【0025】再生ヘッドとして、誘導電磁型ヘッドを用 いた場合には、本実施例で見られるような媒体間の媒体 S/Nの差異が見られず、また高密度に記録された情報 の再生も不可能であった。再生ヘッドとして、巨大磁気 抵抗効果を利用したヘッドを用いた場合には、本実施例 において見られた媒体S/Nの違いがより明確に現れ、 本発明が有効であることが確認された。

# [0026]

【発明の効果】本発明によると、高密度記録に適した十 分に高い媒体S/Nを持ち、かつ記録情報の長期間保持 が可能な垂直磁気記録媒体を得ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による垂直磁気記録媒体の断面構造を示 す模式図。

【図2】原子間力顕微鏡で観察した媒体表面の形態像

(a)と、磁気力顕微鏡で観察した反転磁区像(b)を 同一視野で示した図。

【図3】直流消磁状態の磁気記録層での結晶粒と反転磁

【図4】試料Aについて測定した結晶粒と反転送区の直 径分布を示す図。

【図5】試料Aについて測定した結晶粒と反転磁区の直 径分布を積算面積で示した図。

【図8】試料Bについて測定した結晶粒と反転磁区の直 径分布を示す図。

【図7】試料Cについて測定した結晶粒と反転磁区の直 谷分布を示す図。

【図8】反転磁区と結晶粒の直径比と媒体S/Nの関係 を表す図。

【図8】磁気記録再生装置の構造を示す図。 【符号の説明】

11…非磁性基板、12…磁気記録層をc軸配向させる ための下地層、13…Crを含有する下地層、14…磁 気記録層、15…保護潤滑層、31…結晶粒、32…反 転磁区、33…直流消磁の磁場印加方向に磁化された領 域、34…結晶粒の占める面積、35…反転磁区の占め る面積、41…試料Aについて測定した結晶粒の直径分 布、42…試料Aについて測定した反転磁区の直径分 布、51…試料Aについて測定した結晶粒の直径分布、 52…試料Aについて測定した反転磁区の直径分布、6 1…試料Bについて測定した結晶粒の直径分布、62… 試料Bについて測定した反転磁区の直径分布、7.1…試 料Cについて測定した結晶粒の直径分布、72…試料C について測定した反転磁区の直径分布、91…磁気記録 媒体、92…磁気記録媒体駆動部、93…磁気ヘッド、 94…磁気ヘッド駆動部、95…記録再生信号処理系

[図1]



11...非磁性基板。

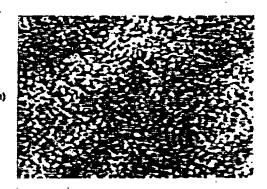
12...磁気記録層を c 軸垂直配向させるための下地層

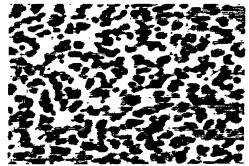
13...Crを含有する下地層

14...CoとCFを主な成分とする電気記録層

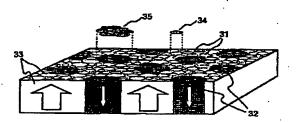
15...保護表米周

【図2】



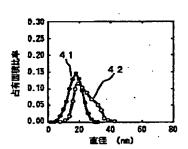


【図3】



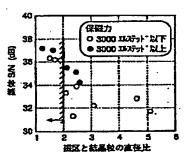
31・・・結晶社 32・・・反転磁区 33・・・直流消磁の磁爆印加方向に磁化された領域 34・・・結晶社の占める面積 35・・・反転磁区の占める面積

【図4】

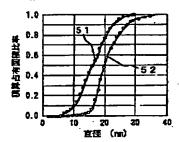


41...実施例1の試料Aについて測定した結晶粒の密圧分布 42...実施例1の試料Aについて測定した反転拡区の密径分布

【図8】

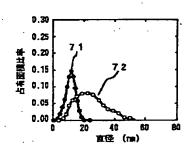


[図5]



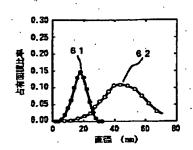
51...実施例1の試料Aについて測定した結晶粒の直径分布 52...実施例1の試料Aについて測定した反転端区の直径分布

【図7】



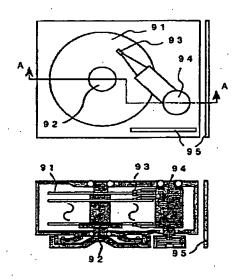
71...東施例1の試料Cについて選定した結晶粒の直径分布72...実施例1の試料Cについて選定した反転磁区の直径分布

【図8】



61...実施例1の試料8について認定した結晶粒の直径分布 62...実施例1の試料8について認定した双転磁区の直径分布

[図9]



91...磁気配焊媒体

9 2 ... 磁気起焊媒体驱動部

93...磁気ヘッド

94...磁気ヘッド駆動部

95...配料再生信号处理系

フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 研也

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内